

Optionales Zusatzmodul zur automatischen, chemischen Reinigung von Durchflussszelle und Fotometer. Für den gemeinsamen Einsatz mit den Monitoren AMI Codes-II, AMI Codes-II CC, AMI Codes-II TC, AMI Phosphate-II, AMI Phosphate HL oder AMI SAC254.

Reinigungsmodul-II

Garantie höchster Messgenauigkeit:

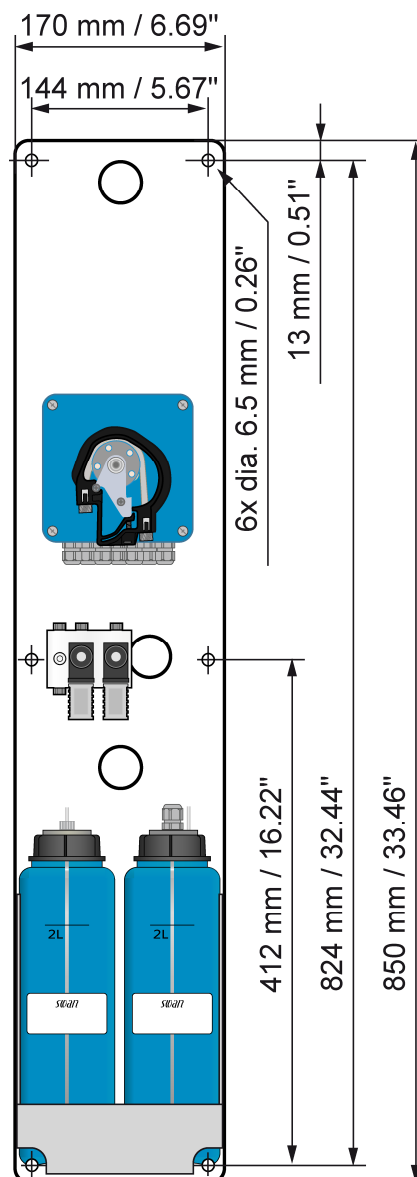
- Chemische Reinigung der Monitor-Durchflussszelle und des Fotometers durch periodische Zugabe von einer bzw. zwei Reinigungslösungen, z. B. Hypochloritlösung 2.5% (Javelwasser) und/ oder verdünnte Schwefelsäure 2.5%.
- Wirkt biologischem Wachstum innerhalb der Durchflussszelle und des Fotometers entgegen. Dies garantiert den Erhalt zuverlässiger Messwerte.
- Fabrikgetestet und installationsbereit.

Benutzerfreundliche Bedienung:

- Automatische Füllstandüberwachung der Reagenzien.
- Reinigungsintervall und -dauer wird durch den AMI Messumformer gesteuert und kann individuell programmiert werden.
- Während dem Reinigungsprozess schaltet der AMI Messumformer automatisch in den Hold-Modus.

Lieferumfang:

- Komplettsystem montiert auf einem PVC-Panel, inklusive Elektronik sowie Reagenziendosiersystem mit 2 Magnetventilen, Reagenzienbehältern und Füllstandssensor.



Reinigungsmodul-II

Technische Daten:

- PVC Panel
Dimensionen: 170 x 850 x 200 mm
- Stromversorgung über den AMI Transmitter.

Bestellnummer	Reinigungsmodul-II	A - 8 2 . 3 1 2 . 0 0 0
----------------------	---------------------------	--------------------------------

Zubehör:

- A-86.191.042 Schlauchsatz zum Reinigungsmodul-II
- A-86.191.151 Schlauch 2.29 mm im Rahmen für die PeriClip Pumpe